インピーダンス制御を適用したパンタグラフのアクティブ制御

	山下 増田	義隆* 新	池田		充	(鉄道総研)	
			射場	大	輔	曽根	彰
福田	一作	上田	泰佑		中野	• 正喜	(京工繊大)

Active Control of Pantograph by Impedance Control Yoshitaka Yamashita*, Mitsuru Ikeda, (Railway Technical Research Institute) Arata Masuda, Daisuke Iba, Akira Sone, Kazusaku Fukuda, Taisuke Ueda, Masaki Nakano, (Kyoto Institute of Technology)

The authors have been studying on the actively controlled pantograph to suppress contact force between the pantograph and the overhead contact catenary. We propose a new method applying the impedance control law. The impedance controller makes it possible that the actuator imitates a Maxwell damper and produces a corresponding restoring force. This enables us to control the dynamic characteristics of the pantograph and to reduce the contact force fluctuation if the virtual Maxwell damper parameters are correctly tuned. This paper presents the analytical investigation and the experimental verification of the proposed control method.

キーワード:パンタグラフ,アクティブ制御,接触力,インピーダンス制御 (Keywords: Pantograph, Active Control, Contact Force, Impedance Control)

1. はじめに

電気鉄道のパンタグラフが架線と良好な接触状態を維持 するためには、両者の間に作用する接触力変動を適正範囲 内に抑える必要がある。過大な接触力は、架線の押上量基 準値の超過や架線やパンタグラフ部材への摩耗を引き起こ し、接触力が零となるとパンタグラフは架線から離線し、 その際に生じるアークが架線やパンタグラフ部材の損耗を 促進するためである。パンタグラフの接触力変動の要因に は、架線の周期的構造に起因した等価剛性の変動、架線に 伝播する波動の反射、パンタグラフに作用する空気力等が 挙げられるが、パンタグラフにはこれらの影響を最小限に 抑えて接触力を一定に保つ能力が要求される。

著者らは、上記の問題を解決する方法としてアクティブ 制御技術をパンタグラフへ適用し、架線・パンタグラフ間 の接触力変動低減に関する研究を実施している⁽¹⁾⁽²⁾。この研 究では、接触力を直接測定して PID 制御器にフィードバッ クしている。制御に必要なアクチュエータは、電気絶縁性 を考慮して、空気圧アクチュエータの使用を前提としてい る。また、アクチュエータの設置スペースの制約により、 接触力が直接作用する舟体直下にアクチュエータを設置す るのではなく、枠組の基部にアクチュエータを設置し、枠 組の運動を介して接触力作用部に制御力を伝達する構造と なっている。このため、制御系の応答速度が十分ではない 場合には、接触力を直接フィードバックする制御方法では、 接触力変動に含まれる高周波数成分によって制御系が不安 定になりやすい。高周波数成分の接触力変動を除去するた めにローパスフィルタを適用しても、信号の遅れを増大さ せてしまうため、有効な対策とはならない。このため、接 触力変動周波数に 2Hz 程度以上の卓越成分がある場合には 単純な PID 制御では制御効果に限界があった。

本論文では、アクチュエータの種類や設置位置などのハ ードウェアは変更せずに接触力変動の制御周波数拡大を図 る方法としてインピーダンス制御⁽³⁾を用いた接触力のアク ティブ制御手法を提案する。

2. 追随振幅

パンタグラフ追随性能の評価指標の一つに追随振幅があ る.追随振幅は,正弦波状の凹凸を持つ剛体電車線をパン タグラフが摺動しながら走行する場合に,離線を起こさず に走行可能な最大の凹凸振幅を意味する。パンタグラフの 運動モデルはしばしば図 1 のように複数の質点とそれらを 連結するばね・ダッシュポッドで表現される。図 1 のモデ ルに対する運動方程式は,

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + c_1 (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k_1 (x_1 - x_2) = -f_C \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_1 (\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + c_2 \dot{x}_2 + k_1 (x_2 - x_1) = P_0 \end{cases}$$
(1)

である。ただし, m_1 , m_2 はそれぞれ, 舟体および枠組に対応する質量を表わす。これらの質点の変位をそれぞれ x_1 , x_2 とする。 k_1 はこれらの質点を連結する剛性要素であり, c_1 なる減衰要素を並列に付加している。 c_2 はパンタグラフダンパによる減衰要素である。 P_0 は押上機構による一定の押上力を表し, これを静押上力という。また, f_c は接触力である。運動方程式(1)より追随振幅を求めると,

$$H(\omega) = \sqrt{\frac{N(\omega)}{D(\omega)}} P_0 \qquad (2)$$

$$N(\omega) = (\omega^{2} - \omega_{12}^{2})^{2} + (\phi_{12} + \phi_{2})^{2} \omega^{2}$$
$$D(\omega) = m_{1}^{2} \omega^{2} \left[\omega^{2} \left\{ \omega^{2} - (\omega_{0}^{2} + \phi_{1}\phi_{2}) \right\}^{2} + \left\{ (\phi_{1} + \phi_{12} + \phi_{2}) \omega^{2} - \omega_{1}^{2} \phi_{2} \right\}^{2} \right]$$

を得る。ここで、 $\omega_0 = \sqrt{(m_1 + m_2)k_1/(m_1m_2)}$ 、 $\omega_1 = \sqrt{k_1/m_1}$ 、 $\omega_{12} = \sqrt{k_1/m_2}$ 、 $\phi_1 = c_1/m_1$ 、 $\phi_2 = c_2/m_2$ 、 $\phi_{12} = c_1/m_2$ である。 追随振幅は、パンタグラフの運動モデルにおける最上部の 質点の自己コンプライアンスに静押上力 P_0 を乗じたものに 等しい。図 2 に追随振幅曲線の一例を示す。主に質量 m_1 お よび m_2 あるいは剛性 k_1 によって追随振幅のピーク周波数



Fig.1 Dynamic model of pantograph



Fig.2 Compliance characteristics of pantograph

や谷の周波数など特徴的な周波数が決まる。コンプライア ンスは力に対する変位の伝達関数であり、コンプライアン スが大きな値をとる、つまり追随振幅が大きな値をとるほ ど、その周波数で舟体を一定振幅で加振したときの接触力 応答が小さくなる。

3. インピーダンス制御による接触力変動低減

インピーダンス制御は、制御対象が外部環境との機械的 な相互作用を受けるような場合に、所望の機械インピーダ ンスを制御対象と外部環境との間に持たせるように制御力 を与えるような制御方法である⁽³⁾。制御対象に取り付けられ たアクチュエータは、所望の機械インピーダンスを実現す るための仮想的な機械要素(剛性要素や減衰要素など)と して振る舞うように制御力を発生する。パンタグラフに作 用する接触力の主要な変動周波数をターゲット周波数と し、インピーダンス制御によって、ターゲット周波数にお いて追随振幅を大きくするような仮想的な機械要素を導入 することで、接触力変動を低減させる。これは、ターゲッ ト周波数で機械インピーダンスを小さくすることと等価で ある。

本研究では、アクチュエータを減衰要素 c₂ と並列に装備 した場合について検討する。アクチュエータによって実現 する機械要素は、図 3 の点線内に示すような剛性要素と減 衰要素を直列に結合したマクスウェル型減衰要素とする。 これにより、単純なばね要素のみの導入による低周波数領 域での追随振幅の減少を緩和することができ、さらに追随 振幅のピーク周波数をある程度可変にすることができる。 図 3 に示すアクティブ制御パンタグラフの運動モデルに対 する運動方程式は、

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + c_1 (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k_1 (x_1 - x_2) = -f_C \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_1 (\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + c_2 \dot{x}_2 + k_1 (x_2 - x_1) + k_V (x_2 - x_V) = P_0 \\ c_V \dot{x}_V + k_V (x_V - x_2) = 0 \end{cases}$$

(3) である。ただし、 c_{ν} 、 k_{ν} はそれぞれ仮想的な減衰要素およ び剛性要素に対応する定数であり、 x_{ν} はこれらの仮想的な 機械要素の結合点における変位である。アクチュエータに よる制御力 f_{A} は、

$$f_{A} = k_{V} \left(x_{V} - x_{2} \right)$$
 (4)

であり, x,は

$$\dot{x}_{\nu} = -\frac{k_{\nu}}{c_{\nu}} (x_{\nu} - x_2)(5)$$

によって制御器内で計算される。したがって、制御のため に必要な状態量は枠組変位 x₂のみである。式(3)より、イン ピーダンス制御を適用したパンタグラフの追随振幅は、

$$N_{C}(\omega) = \left\{ (\phi_{12} + \phi_{2})\omega^{2} + (\omega^{2} - \omega_{12}^{2})\omega_{V} \right\}^{2} + \omega^{2} \left\{ (\omega^{2} - \omega_{12}^{2}) - (\phi_{12} + \phi_{2} + \phi_{V})\omega_{V} \right\}^{2} D_{C}(\omega) = m_{1}^{2}\omega^{4} \left[\left\{ \omega^{2} - (\omega_{0}^{2} + \phi_{1}\phi_{2} + \phi_{1}\phi_{V}) \right\} \omega_{V} + \left\{ (\phi_{1} + \phi_{12} + \phi_{2})\omega^{2} - \omega_{1}^{2}\phi_{2} \right\} \right]^{2} + m_{1}^{2}\omega^{2} \left[\left\{ \omega^{4} - (\omega_{0}^{2} + \phi_{1}\phi_{2})\omega^{2} \right\} + \left\{ - (\phi_{1} + \phi_{12} + \phi_{2} + \phi_{V})\omega^{2} + \omega_{1}^{2}(\phi_{2} + \phi_{V}) \right\} \omega_{V} \right]^{2}$$

となる。ここで、 $\omega_{\nu} = k_{\nu}/c_{\nu}$ 、 $\phi_{\nu} = c_{\nu}/m_2$ である。ターゲッ ト周波数に追随振幅のピーク周波数を一致させるような制 御を行うために、図 3 のモデルの追随振幅のピーク周波数 を求める必要がある。簡略化のため、ピーク周波数の算出 には、図 4 の近似モデルを用いることとする。図 4 のモデ ルに対する追随振幅は、

$$H_{C}'(\omega) = \left| \frac{(k_{1} + k_{\nu}) - m_{2}\omega^{2}}{m_{1}m_{2}\omega^{4} - (m_{1}k_{1} + m_{1}k_{\nu} + m_{2}k_{1})\omega^{2} + k_{1}k_{\nu}} \right| P_{0} \dots (7)$$

となる。したがって、追随振幅のピーク周波数 Øp は、

$$\omega_{P_{\mp}} = \sqrt{\frac{\left(m_1k_1 + m_1k_{\nu} + m_2k_1\right) \mp \sqrt{\left(m_1k_1 + m_1k_{\nu} + m_2k_1\right)^2 - 4m_1m_2k_1k_{\nu}}}{2m_1m_2}}$$

$$k_{\nu} = \frac{m_1 m_2 \omega_t^4 - (m_1 + m_2) k_1 \omega_t^2}{(m_1 \omega_t^2 - k_1)} = \frac{m_2 \omega_t^2 (\omega_t^2 - \omega_0^2)}{(\omega_t^2 - \omega_1^2)} \dots (9)$$

で近似的に求められる。図 5 に式(8)のピーク周波数 $\omega_{P_{\mp}} \&$ 仮想剛性 k_{P} の関数として示す。図中において、 $\omega_{2} = \sqrt{(k_{1}+k_{P})/m_{2}}$ である。式(8)および図 5 より、 $k_{P} \ge 0$ であれば物理的に意味のある ω_{P} の値は2つとなり、 $k_{P} < 0$ であれば1つとなる。後者は、 $\omega_{1} < \omega_{0} < \omega_{0}$ なる周波数にターゲット周波数を設定しようとする場合に起こる。図 6 にアクティブ制御パンタグラフの追随振幅を示す。計算に用いたパラメータは図2中に示した値および $k_{1} = 10000$ [N/m]で



 f_c m_1 k_1 m_2 m_2 k_v P_0

Fig.3 Dynamic model of active controlled pantograph

Fig.4 Approximated dynamic model of active controlled pantograph

あり、図 6(a)では仮想減衰を $c_v = 2400$ [Ns/m]と固定し、タ ーゲット周波数、つまり仮想剛性を変化させた場合の追随 振幅の変化、図 6(b)ではターゲット周波数を 3Hz とした場 合の $k_v = 9858$ [N/m]を固定し、仮想減衰を変化させた場合 の追随振幅の変化をそれぞれ示している。図 6(a)では、前 述のように、ターゲット周波数を $\omega_i < \omega_o$ と設定した場 合には追随振幅のピーク周波数はターゲット周波数ただ1 つとなっている.また、ターゲット周波数を $\omega_i > \omega_o$ と設定



Fig.5 Peak frequencies ω_p as a function of virtual stiffness k_v



(a) Compliance characteristics dependence on target frequency



(b) Compliance characteristics dependence on c_{ν} Fig.6 Compliance characteristics of the active pantographs

した場合、ターゲット周波数において追随振幅値は制御な しの場合よりも小さくなっていることが分かる。本論文で は割愛するが、完全に非減衰な系 c1 = c2 = 0 であれば、あら ゆる周波数帯域において制御を行うことで接触力変動が増 加することはないということを数式上で示すことができ る。しかし、詳細な議論は今後の課題とするが、減衰要素 c やc2がある程度大きくなると、 ω, >ω。なる周波数でターゲ ットを設定しても制御によって追随振幅を増大させられな くなるという場合が確認されている。また、図 6(b)におい て,仮想減衰が小さいcv=100[Ns/m]の場合,ターゲット周 波数にピークが現れていないことが分かる。したがって, 仮想減衰をある程度大きな値に設定しなければ制御効果が 得られないと考えられる。これは、仮想減衰が零で制御な しの状態と等価であることからも明らかである。ただし, 仮想減衰を大きくし過ぎると、図4のモデルと等価となり、 直流成分付近の追随振幅値が非常に小さくなる。

4. 加振試験

エアシリンダを搭載した実機パンタグラフの舟体に強制 変位加振を行い、インピーダンス制御ありおよび制御なし の場合における接触力変動を測定した。図7に試験概要を 示す。3章で述べたように、本手法で必要なフィードバック 信号は枠組変位のみであり、枠組変位はレーザー変位計に よって測定され、インピーダンス制御器内で演算を行う。 インピーダンス制御器からの出力(指令電圧)はサーボア ンプを介して指令電流としてエアシリンダに入力される。 エアシリンダには約0.5MPaの圧縮空気を供給している。 また、強制変位加振入力信号(=舟体変位)を加振機に内蔵 の変位センサで測定し、接触力は加振機と舟体間に設置さ れたロードセルによって測定した。データ収録および制御 演算のサンプリング周波数は1000Hzである。

図8に試験結果の一例として、加振振幅2mm、加振周波数5Hzに対する接触力応答の時系列波形を示す。図8(a)はターゲット周波数を5.0Hz、図8(b)はターゲット周波数を5.3Hzに設定した結果である。ターゲット周波数を5.0Hzに設定した場合、制御ありと制御なしの場合の接触力変動



Fig.7 Experimental setup

の最大振幅値の比は 1.03 で標準偏差の比は 0.71 である。一 方,ターゲット周波数を 5.3Hz に設定した場合の最大振幅 値の比は 0.77,標準偏差の比は 0.50 であり,ターゲット周 波数が加振周波数と一致する場合よりも接触力変動低減効 果があった。これは、制御力の演算に必要となるパンタグ ラフモデルの実機との誤差,アクチュエータの摺動摩擦な ど系の非線形性によるものでると考えられる。接触力を直 接フィードバックする場合よりも枠組変位のみのフィード バック信号の方が高周波数成分の信号を含まないため,5Hz という比較的高い周波数に対しても発散することなく高い 制御効果を得ることができている。





5. まとめ

本論文では、インピーダンス制御を用いた架線・パンタ グラフ間のアクティブ接触力制御手法について提案した。 数式(9)によってターゲット周波数に追随振幅のピーク周波 数を一致させることが可能であることを解析的に示し、こ れによって接触力変動の低減が可能であることを実験的に 示した。

今後は、制御可能周波数に対する検討,パンタグラフお よびアクチュエータのモデルの高精度化,種々の加振条件 に対する制御効果の確認を行う予定である。

文

(1)	池田充ら:「高速用パンタグラフの接触力制御手法に関する基					
	究」,	鉄道総研報告,	Vol.20,	No.9 pp.41-46 (2006)		

献

- (2)山下義隆・池田充:「サーボ弁付きエアシリンダを内蔵したパンタグ ラフにおける空力外乱による接触力変動の抑制」、日本機械学会 2008年度年次大会講演論文集(5)、pp.123·124(2008)
- (3) Neville Hogan: "Impedance Control: An Approach to Manipulation: Part I-III", Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Vol.107 pp.1-24 (1985)